PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-208262

(43) Date of publication of application: 28.07.2000

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C09K 11/06

H05B 33/22

(21) Application number: 11-007051

(71)Applicant: NEC CORP

(22) Date of filing:

13.01.1999

(72)Inventor: AZUMAGUCHI TATSU

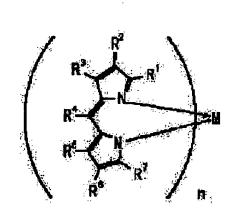
ISHIKAWA HITOSHI MORIOKA YUKIKO

ODA ATSUSHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element with high brightness. SOLUTION: As a component material for an organic electroluminescent element, a specific pyrromethene metallic complex compound represented in a formula is used. In the formula, M represents an n valence metal ion; n is any one of 1, 2 and 3. R1 to R7 respectively independently express a hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl group, a substituted or non-substituted amino group, a nitro group, a cyano group, a substituted or non-substituted alkyl group, a substituted or non-substituted alkenyl group, a substituted or non-substituted cycloalkyl group, a substituted or nonsubstituted alkoxy group, a substituted or non-substituted aromatic hydrocarbon group, a substituted or non-substituted aromatic heterocyclic group, a substituted or non-substituted aralkyl group, a substituted or non-substituted aryloxy group, a substituted or non-substituted alkoxycarbonyl group, and a carboxyl group. R1 to R7 may form a ring with two thereof.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3159259

[Date of registration]

16.02.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

18.12.2002

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2000-208262 (P2000-208262A)

(43)公開日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
H05B	33/14		H05B	33/14	В	3 K 0 0 7
C09K	11/06	660	C09K	11/06	660	
H 0 5 B	33/22		H05B	33/22	В	
					D	

審査請求 有 請求項の数4 OL (全 16 頁)

(21)出版番号	. 特觀平11-7051	(71)出版人	000004237 日本電気株式会社
(22)出顧日	平成11年1月13日(1999.1.13)		東京都港区芝五丁目7番1号
		(72) 発明者	東口 達
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
			式会社内
		(72)発明者	石川 仁志
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
			式会社内
		(74)代理人	100102864
		1	弁理十二二二章 字 (外1名)

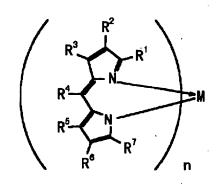
最終頁に続く

(54) 【**完明の名称**】 有機エレクトロルミネッセンス素子 (57) 【 要約 】

【課題】 高輝度な有機EL素子を提供する。

【解決手段】 有機EL素子の構成材料として、下記一般式 [化1] (化学式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1、2、3のいずれか。R¹~R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)で表される特定のピロメテン金属錯体化合物を用いる。

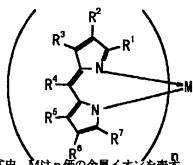
【化1】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陰極と陽極の間に発光層を含む一層また は複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッ センス素子において、前配有機薄膜層の少なくとも一層 に、一般式[化1]:

【化1】



(化学式中、Mはn価の金属イオンを表す。R¹~R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。nは1、2、3のいずれか。)で示されるピロメテン金属錯体化合物を単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 前記有機薄膜層は、前記発光層を有し、前記発光層に、前記一般式[化1]で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 前記有機薄膜層は、正孔輸送材料を含む 正孔輸送層を有し、

前配正孔輸送層に、前配一般式 [化1] で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 前記有機薄膜層は、電子輸送材料を含む 電子輸送層を有し、

前記電子輸送層に、前記一般式 [化1] で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光特性に優れた 有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス (EL)

素子は、電界を印加することにより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。

【0003】イーストマン・コダック社のC. W. Tangらによる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告(C. W. Tang, S. A. VanSlyke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters), 51巻, 913頁、1987年 など)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子に関する研究が盛んに行われている。

【0004】 Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率を高めること、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じこめることなどが挙げられる。

【0005】この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電子輸送性発光層の2層型、または正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注入)層の3層型等が良く知られている。

【0006】こうした積層型構造素子では注入された正 孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方 法の工夫がなされている。

【0007】正孔輸送性材料としてはスターバースト分子である4、4', 4''ートリス(3ーメチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミンやN、N'ージフェニルーN、N'ーピス(3ーメチルフェニル)

[1, 1'-ピフェニル]-4, 4'-ジアミン等のトリフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体が良く知られている(例えば、特開平8-20771号公報、特開平8-40997号公報、公報特開平8-543397号公報、特開平8-87122号公報等)。

【0008】電子輸送性材料としてはオキサジアゾール 誘導体、トリアゾール誘導体等が良く知られている。

【0009】また、発光材料としてはトリス(8-キノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ピススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらの発光色も青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報、特開平3-200289号公報等)。

【0010】また、特開平9-289081号公報に、 発光材料としてピロメテン-BF₂錯体が開示されている。

[0011]

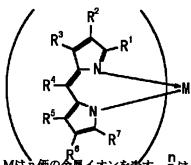
【発明が解決しようとする課題】最近では高輝度、長寿命の有機EL素子が開示あるいは報告されているが、まだ必ずしも充分なものとはいえない。従って、高性能を示す材料開発が強く求められている。本発明の目的は、高輝度の有機EL素子を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定のピロメテン 金属錯体化合物を発光材料として用いて作製した有機E L素子は従来よりも高輝度発光することを見いだした。 【0013】また、前記材料は高いキャリヤ輸送性を有することがわかり、前記材料を正孔輸送材料あるいは電子輸送材料として作製した有機E L素子、及び前記材料と他の正孔輸送材料あるいは電子輸送材料との混合薄膜を用いて作製した有機E L素子は従来よりも高輝度発光を示すことを見いだし本発明に至った。

【0014】すなわち本発明は、陰極と陽極の間に発光 層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エ レクトロルミネッセント素子において、前配有機薄膜層 の少なくとも一層に、一般式[化2]:

【化2】



(式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1、2、3のいずれか。R¹~R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の方香族炭化水素基、置換若しくは無置換の方香族炭化水素基、置換若しくは無置換の方香族複素環基、置換若しくは無置換のアシルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)で示されるピロメテン金属錯体化合物を単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0015】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも発光層を有し、この発光層が一般式[化2]で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0016】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも正孔輸送層を有し、この発光層が一般式[化2]で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス案子である。

【0017】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも電子輸送層を有し、この発光層が一般式 [化2] で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に関わる化合物は、一般式 [化2]で表される構造を有する化合物である。(式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1,2,3のいずれかからなる。R¹~R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の方香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアフルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)

【0019】n価の金属イオンを示すMに用いることのできる金属としては、アルミニウム、ベリリウム、ピスマス、カドミウム、セリウム、コバルト、鋼、鉄、ガリウム、ゲルマニウム、水銀、インジウム、ランタン、マグネシウム、モリブデン、ニオブ、アンチモン、スカンジウム、スズ、タンタル、トリウム、チタニウム、 中分の人、グラジウム、ジルコニウム、バナジウム、 亜鉛、銀、金、白金、クロム、マンガン、イットリウム、ニッケル、パラジウム、鉛、セレン、テルル、タリウム、コルシウム、ストロンチウム、バリウム、ネオジウム、ユーロピウム、エルピウムが挙げられるがこれらに限られるものではない。

【0020】R¹~R⁷はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の方香族複素環基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の方香族複素環基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R⁷は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。

【0021】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭

素、ヨウ素が挙げられる。

【0022】置換若しくは無置換のアミノ基は-NX1 X^2 と安され、 X^1 、 X^2 としてはそれぞれ独立に、 水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、nープチル基、sープチル基、イソプチル基、 tープチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nー ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1 ーヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソプチル基、1,2-ジヒドロキシエチル 基、1、3-ジヒドロキシイソプロピル基、2、3-ジ ヒドロキシー t ープチル基、1, 2, 3-トリヒドロキ シプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、 2-クロロエチル基、2-クロロイソプチル基、1,2 ージクロロエチル基、1、3ージクロロイソプロピル 基、2,3ージクロロー tープチル基、1,2,3ート リクロロプロピル基、プロモメチル基、1-プロモエチ ル基、2-プロモエチル基、2-プロモイソプチル基、 1, 2-ジプロモエチル基、1, 3-ジプロモイソプロ ピル基、2, 3ージプロモ t ープチル基、1, 2, 3ー トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエ チル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソプチル 基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソ プロピル基、2, 3ージョードt-プチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミ ノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソプチ ル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイ ソプロピル基、2, 3-ジアミノt-プチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソ プチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシア ノイソプロピル基、2,3-ジシアノtープチル基、 1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、 1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ イソプチル基、1、2-ジニトロエチル基、1、3-ジ ニトロイソプロピル基、2、3-ジニトロtープチル 基、1、2、3ートリニトロプロピル基、フェニル基、 1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、 2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナント リル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル 基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1 ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセ ニル基、4ースチリルフェニル基、1ーピレニル基、2 ーピレニル基、4ーピレニル基、2ーピフェニルイル 基、3-ピフェニルイル基、4-ピフェニルイル基、p -ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェ ニルー 4 ーイル基、mーターフェニルー 3 ーイル基、m ーターフェニルー 2 ーイル基、 o ートリル基、mートリ ル基、pートリル基、pーtープチルフェニル基、pー (2-フェニルプロピル) フェニル基、3-メチルー2-

ナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチル - 1 - アントリル基、 4' - メチルピフェニルイル基、 4' ' - t ープチル-p-ターフェニル-4-イル基、 2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、 2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル 基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インド リル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル 基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6 ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリ ル基、3-フリル基、2-ベンソフラニル基、3-ベン ソフラニル基、4ーペンソフラニル基、5ーペンソフラ ニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル 基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンソフラニ ル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラ ニル基、6-イソペンソフラニル基、7-イソベンソフ ラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノ リル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリ ル基、8ーキノリル基、1ーイソキノリル基、3ーイソ キノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル 基、6-イソキノリル基、1-イソキノリル基、8-イ ソキノリル基、2ーキノキサリニル基、5ーキノキサリ ニル基、6ーキノキサリニル基、1ーカルバソリル基、 2-カルパゾリル基、3-カルパゾリル基、4-カルバ ソリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンス リジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナン スリジニル基、6ーフェナンスリジニル基、7ーフェナ ンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェ ナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニ ル基、4ーアクリジニル基、9ーアクリジニル基、1. 7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナン スロリン-3-イル基、1、7-フェナンスロリン-4 -イル基、1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、 1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェ ナンスロリンー8-イル基、1,7-フェナンスロリン -9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル 基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリンー3-イル基、1,8-フェナンスロ リンー4ーイル基、1、8-フェナンスロリン-5-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8 ーフェナンスロリンー 7 - イル基、1,8-フェナンス ロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10 ーイル基、1,9ーフェナンスロリン-2ーイル基、 1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェ ナンスロリンー4ーイル基、1,9-フェナンスロリン -5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル 基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロ リン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2

-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、 1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリンー5-イル基、2、9-フェナンスロ リン-1-イル基、2、9-フェナンスロリン-3-イ ル基、2、9-フェナンスロリン-4-イル基、2、9 ーフェナンスロリンー5-イル基、2,9-フェナンス ロリンー6ーイル基、2、9ーフェナンスロリンー7ー イル基、2,9ーフェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナ ンスロリン-1-イル基、2、8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、 2. 8-フェナンスロリン-5-イル基、2, 8-フェ ナンスロリンー6-イル基、2、8-フェナンスロリン - 7-イル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル 基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7 ーフェナンスロリンー1-イル基、2、7-フェナンス ロリンー3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7ーフェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2, 7-フェナン スロリン-8-イル基、2、7-フェナンスロリン-9 ーイル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、 1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノ チアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチ アジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサ ジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジ ニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル 基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オ キサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラ ザニル基、2ーチエニル基、3ーチエニル基、2ーメチ ルピロールー1ーイル基、2-メチルピロールー3-イ ル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピ ロールー5-イル基、3-メチルピロールー1-イル 基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロ ールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、 2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェ ニルプロピル) ピロールー1ーイル基、2ーメチルー1 ーインドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ー メチルー3ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリ ル基、2-t-プチル1-インドリル基、4-t-プチ ル1ーインドリル基、2 - t - プチル3 - インドリル 基、4-t-プチル3-インドリル基等が挙げられる。 【0023】置換若しくは無置換のアルキル基として は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、n-プチル基、s-プチル基、イソプチル基、t-プチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘブ チル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒ ドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒド ロキシイソプチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、 1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒド ロキシー t ープチル基、1, 2, 3 - トリヒドロキシプ

ロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソプチル基、1,2-ジ クロロエチル基、1、3-ジクロロイソプロピル基、 2, 3-ジクロローtープチル基、1, 2, 3-トリク ロロプロピル基、プロモメチル基、1-プロモエチル 基、2-プロモエチル基、2-プロモイソプチル基、 1, 2-ジプロモエチル基、1, 3-ジプロモイソプロ ピル基、2,3ージプロモtープチル基、1,2,3ー トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエ チル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソプチル 基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソ プロピル基、2,3-ジョードt-ブチル基、1,2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミ ノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソプチ ル基、1、2-ジアミノエチル基、1、3-ジアミノイ ソプロピル基、2, 3-ジアミノ t-プチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソ ブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシア ノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ t-プチル基、 1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、 1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ イソプチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジ ニトロイソプロピル基、2,3-ジニトロtープチル 基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられ る。

【0024】置換若しくは無置換のアルケニル基として は、ビニル基、アリル基、1-プテニル基、2-プテニ ル基、3-プテニル基、1,3-プタンジエニル基、1 ーメチルピニル基、スチリル基、2,2ージフェニルピ ニル基、1,2-ジフェニルピニル基、1-メチルアリ ル基、1、1ージメチルアリル基、2-メチルアリル 基、1-フェニルアリル基、2-フェニルアリル基、3 ーフェニルアリル基、3,3-ジフェニルアリル基、 1, 2-ジメチルアリル基、1-フェニル-1-プテニ ル基、3-フェニル-1-プテニル基等が挙げられる。 【0025】置換若しくは無置換のシクロアルキル基と しては、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペ ンチル基、シクロヘキシル基、4ーメチルシクロヘキシ ル基等が挙げられる。置換若しくは無置換のアルコキシ 基は、一〇Yで表される基であり、Yとしては、メチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチ ル基、sープチル基、イソプチル基、tープチル基、n ーペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブ チル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒ ドロキシイソプロピル基、2、3-ジヒドロキシ-t-プチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、ク ロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル

基、2-クロロイソプチル基、1、2-ジクロロエチル 基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロ ロー t ープチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル 基、プロモメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモ エチル基、2-プロモイソプチル基、1,2-ジプロモ エチル基、1,3-ジプロモイソプロピル基、2,3-ジブロモ t ープチル基、1,2,3-トリプロモプロピ ル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジョー ドエチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3 ージョードtープチル基、1,2,3-トリョードプロ ピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーア ミノエチル基、2-アミノイソプチル基、1, 2-ジア ミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2, 3ージアミノ tープチル基、1,2,3ートリアミノブ ロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソプチル基、1,2-ジ シアノエチル基、1、3-ジシアノイソプロピル基、 2, 3-ジシアノ t-プチル基、1, 2, 3-トリシア ノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、 2-ニトロエチル基、2-ニトロイソプチル基、1,2 ージニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル 基、2,3-ジニトロt-ブチル基、1,2,3-トリ ニトロプロピル基等が挙げられる。

【0026】置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の 例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチ ル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アン トリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル 基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9 ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタ セニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ー ピレニル基、4-ピレニル基、2-ピフェニルイル基、 3-ピフェニルイル基、4-ピフェニルイル基、p-タ ーフェニルー4-イル基、p-ターフェニルー3-イル 基、p-ターフェニルー2-イル基、m-ターフェニル -4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-タ ーフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル 基、pートリル基、pーtープチルフェニル基、pー (2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチルー2-ナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチル -1-アントリル基、4'-メチルピフェニルイル基、 4" - t - プチル - p - ターフェニル - 4 - イル基等が 挙げられる。

【0027】また、置換若しくは無置換の芳香族複素環 基としては1ーピロリル基、2ーピロリル基、3ーピロリル基、3ーピリリル基、ピラジニル基、2ーピリジニル基、3ーピリジニル基、4ーピリジニル基、1ーインドリル基、5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル基、5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル基、3

ーイソインドリル基、4ーイソインドリル基、5ーイソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ペンソフラ ニル基、3-ベンソフラニル基、4-ベンソフラニル 基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7 ーペンゾフラニル基、1-イソペンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5 ーイソベンゾフラニル基、6-イゾベンゾフラニル基、 7ーイソベンゾフラニル基、2ーキノリル基、3ーキノ リル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリ ル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノ リル基、3ーイソキノリル基、4ーイソキノリル基、5 ーイソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カ ルパゾリル基、2ーカルパゾリル基、3ーカルパゾリル 基、4ーカルバゾリル基、9ーカルバゾリル基、1ーフ ェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6 ーフェナンスリジニル基、7ーフェナンスリジニル基、 8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル 基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル 基、2ーアクリジニル基、3-アクリジニル基、4-ア クリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナン スロリンー2-イル基、1、7-フェナンスロリン-3 ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、 1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェ ナンスロリンー6ーイル基、1, 7ーフェナンスロリン -8-イル基、1, 7-フェナンスロリン-9-イル 基、1、7-フェナンスロリン-10-イル基、1、8 ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,8-フェナンス ロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1. 8-フェナンスロリン-6-イル基、1、8-フェナン スロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9 ーイル基、1,8ーフェナンスロリン-10ーイル基、 1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェ ナンスロリンー3ーイル基、1,9-フェナンスロリン -4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル 基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリンー7-イル基、1,9-フェナンスロ リン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンス ロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナン スロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-6 ーイル基、2,9ーフェナンスロリン-7ーイル基、

2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェ ナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリ ン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル 基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロ リンー6ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー7ーイ ル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8 ーフェナンスロリンー10-イル基、2、7-フェナン スロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3 ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー4ーイル基、 2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェ ナンスロリンー6-イル基、2、7-フェナンスロリン -8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル 基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フ ェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジ ニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニ ル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニ ル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、10ーフェノキサジニル基、2-オキサノリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサ ジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニ ル基、2ーチエニル基、3ーチエニル基、2ーメチルピ ロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル 基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロ ールー5-イル基、3-メチルピロールー1-イル基、 3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール -4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2tープチルピロールー4ーイル基、3-(2-フェニル プロピル) ピロール・1-イル基、2-メチル・1-イ ンドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチ ルー3ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル 基、2-t-プチル1-インドリル基、4-t-プチル 1-インドリル基、2-t-プチル3-インドリル基、 4-t-プチル3-インドリル基、等が挙げられる。 【0028】置換若しくは無置換のアラルキル基として は、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニル エチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロピル基、フェニルー t ープチル基、αーナフチ ルメチル基、 $1-\alpha-$ ナフチルエチル基、 $2-\alpha-$ ナフ チルエチル基、1-α-ナフチルイソプロピル基、2αーナフチルイソプロピル基、βーナフチルメチル基、 $1-\beta-$ ナフチルエチル基、 $2-\beta-$ ナフチルエチル 基、1-β-ナフチルイソプロピル基、2-β-ナフチ

ルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-

ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチ

ルベンジル基、oーメチルベンジル基、pークロロベン

ジル基、m-クロロベンジル基、 o -クロロベンジル

基、 pープロモベンジル基、mープロモベンジル基、

o ープロモベンジル基、 p ーヨードベンジル基、m-

ヨードベンジル基、 o ーヨードベンジル基、 p ーヒドロキシベンジル基、 mーヒドロキシベンジル基、 o ーヒドロキシベンジル基、 mーアミノベンジル基、 mーアミノベンジル基、 p ーニトロベンジル基、 p ーニトロベンジル基、 o ーニトロベンジル基、 p ーシアノベンジル基、 mーシアノベンジル基、 o ーシアノベンジル基、 1ーヒドロキシー 2 ーフェニルイソプロピル基、 1ークロロー 2 ーフェニルイソプロピル基等が挙げられる。

【0029】置換若しくは無置換のアリールオキシ基 は、-O2と表され、2としてはフェニル基、1-ナフ チル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアン トリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、 2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フ ェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセ ニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1 ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ー ピフェニルイル基、3-ピフェニルイル基、4-ピフェ ニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ター フェニルー3-イル基、p-ターフェニルー2-イル 基、mーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニル -3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-ト リル基、mートリル基、pートリル基、p-t-プチル フェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル 基、3-メチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフ チル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチル ピフェニルイル基、4"-t-プチル-p-ターフェニ ルー4ーイル基、2ーピロリル基、3ーピロリル基、ピ ラジニル基、2ーピリジニル基、3ーピリジニル基、4 ーピリジニル基、2ーインドリル基、3ーインドリル 基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インド リル基、1-インドリル基、1-イソインドリル基、3 -イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2ーフリル基、3ーフリル基、2ーベンソフラ ニル基、3ーベンゾフラニル基、4ーベンゾフラニル 基、5-ペンゾフラニル基、6-ペンゾフラニル基、7 ーベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4ーイソベンゾフラニル基、5 -イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリ ル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノ リル基、3ーイソキノリル基、4ーイソキノリル基、5 -インキノリル基、6-インキノリル基、7-イソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5ーキノキサリニル基、6ーキノキサリニル基、1ーカ ルパソリル基、2ーカルパソリル基、3ーカルパソリル 基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、 2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル

基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニ ル基、1-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジ ニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンス リジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル 基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-ア クリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル 基、1, 7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリンー4ーイル基、1,7ーフェナンスロ リン-5-イル基、1、7-フェナンスロリン-6-イ ル基、1, 7-フェナンスロリン-8-イル基、1, 7 ーフェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンス ロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2 ーイル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、 1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェ ナンスロリンー5-イル基、1,8-フェナンスロリン -6-イル基、1、8-フェナンスロリン-7-イル 基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリンー10-イル基、1,9-フェナンス ロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、1. 9-フェナンスロリン-5-イル基、1、9-フェナン スロリンー6ーイル基、1、9ーフェナンスロリンー7 ーイル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、 1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンス ロリンー3-イル基、1,10-フェナンスロリンー4 ーイル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、 2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェ ナンスロリンー3-イル基、2,9-フェナンスロリン -4-イル基、2、9-フェナンスロリン-5-イル 基、2,9ーフェナンスロリンー6-イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナンスロ リン-8-イル基、2、9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナン スロリンー4ーイル基、2、8-フェナンスロリン-5 ーイル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、 2, 8-フェナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェ ナンスロリンー9-イル基、2,8-フェナンスロリン -10-イル基、2, 7-フェナンスロリン-1-イル 基、2, 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナンスロ リン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イ ル基、2, 7ーフェナンスロリン-8-イル基、2, 7 ーフェナンスロリンー9ーイル基、2, 7ーフェナンス ロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェ ナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチア ジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジ ニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニ ル基、3ーフェノキサジニル基、4ーフェノキサジニル

基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オ キサゾリル基、2ーオキサジアゾリル基、5ーオキサジ アゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2ーメチルピロールー1ーイル基、2ーメ チルピロールー3-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチル ピロールー1ーイル基、3-メチルピロール-2-イル 基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロ ールー5-イル基、2-t-プチルピロール-4-イル 基、3-(2-フェニルプロピル) ピロール-1-イル 基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、4ーメ チルー3-インドリル基、2-t-プチル1-インドリ ル基、4-t-プチル1-インドリル基、2-t-プチ ル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インドリル基 等が挙げられる。

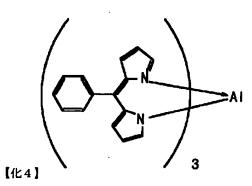
【0030】置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ ル基は、-COOYと表され、Yとしてはメチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、 sープチル基、イソプチル基、 tープチル基、nーペン チル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチ ル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、 2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソプチル 基、1、2-ジヒドロキシエチル基、1、3-ジヒドロ キシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシーt-プチ ル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロ メチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、 2-クロロイソプチル基、1,2-ジクロロエチル基、 1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロー tープチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブ ロモメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモエチル 基、2-プロモイソプチル基、1、2-ジプロモエチル 基、1、3-ジプロモイソプロピル基、2、3-ジプロ モtープチル基、1,2,3-トリプロモプロピル基、 ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチ ル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジョードエチ ル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3-ジョ ードtープチル基、1,2,3-トリヨードプロピル 基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノ エチル基、2-アミノイソプチル基、1,2-ジアミノ エチル基、1,3-ジアミノイソプロビル基、2,3-ジアミノ tープチル基、1,2,3-トリアミノプロピ ル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シア ノエチル基、2-シアノイソプチル基、1,2-ジシア ノエチル基、1、3-ジシアノイソプロピル基、2、3 ージシアノ tープチル基、1,2,3-トリシアノプロ ピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニ トロエチル基、2-ニトロイソプチル基、1,2-ジニ トロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2. 3ージニトロ tープチル基、1,2,3ートリニトロプ

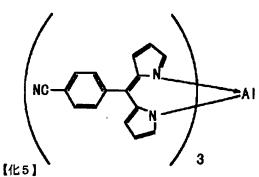
ロピル基等が挙げられる。

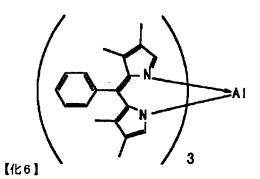
【0031】また、環を形成する2価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタンー2,2'ージイル基、ジフェニルエタンー3,3'ージイル基、ジフェニルプロパンー4,4'ージイル基、1,3ープタジエンー1,4ージイル基等が挙げられる。

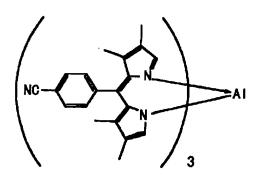
【0032】以下の[化3]から[化10]に示される 化学式によって、本発明による化合物の例を挙げるが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

【化3】

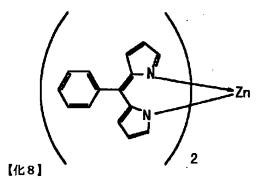


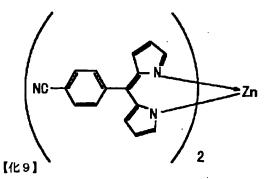


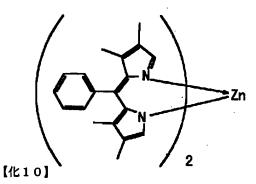


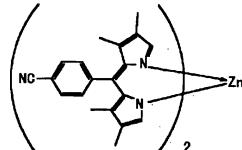


【化7】









【0033】本発明における有機EL素子の素子構造は、電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構造であり、その例が、図1~4に示される。

【0034】図1に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、発光層4、陰極6からなる。

【0035】図2に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5、陰極6からなる。

【0036】図3に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、正孔輸送層3、発光層4、陰極6から

なる。

【0037】図4に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、発光層4、電子輸送層5、陰極6からなる。ここで、正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5が有機層にあたる。

【0038】本発明における化合物は上記のどの有機層に用いられてもよく、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料にドープさせることも可能である。

【0039】本発明に用いられる正孔輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送剤として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下配のピス(ジ (p-hリル)アミノフェニル)-1, $1-\nu$ クロヘキサン [化11]、N,N'-ジフェニルーN,N'-ピス(3-メチルフェニル)-1,1'-ピフェニルー4,4'-ジアミン [化12]、N,N'-ジフェニルーN-N-ピス(1-ナフチル)-1,1'-ピフェニルン-N-ピス(1-ナフチル)-1,1'-ピフェニルジアミン類や、スターバースト型分子([化14]~[化16]等)等が挙げられる。

【化11】

【化13】

【化14】

【化15】

【化16】

【0040】本発明に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記に示す、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール [化17]、ビス{2-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール}-m-フェニレン [化18]、等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体([化19]、[化20]等)、キノリノール系の金属錯体([化21]~[化24]等)が挙げられる。【化17】

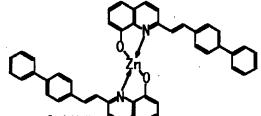
【化18】

【化19】

【化20】

【化22】

【化23】



【0041】有機薄膜上大学の陽極2は、正孔を正孔輸送層3又は発光層4に注入する役割を担うものであり、4.5 e V以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム鍋合金(ITO)、酸化鍋(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。

【0042】また陰極6としては、電子輸送層5又は発光層4に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウムーアルミニウム合金、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムースカンジウムーリチウム合金、マグネシウムー銀合金等が使用できる。

【0043】本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、一般式 [化2] で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法 (MBE法) あるいは溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、パーコート法、ロールコート法等の釜布法による公知の方法で形成することができる。

【0044】本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は膜厚数nm以上1μm以下の範囲が好ましい。

【0045】以下、本発明を実施例をもとに詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定されない。

【0046】(合成例1)5-フェニルー4、6-ジピリンの合成。

ベンソアルデヒド、ピロールのトルエン溶液にトリフルオロ酢酸を加え3時間還流した。得られた反応液を炭酸ナトリウム水溶液で洗浄後、乾燥した。これを常法に従って精製し5ーフェニルジピロメタンを得た。こうして得たジピロメタンをクロロホルム溶液にし、2、3ージクロロー5、6ージシアノー1、4ーキノンを加え、室

但で提拌した。反応液を濃縮後、カラムクロマトグラフィーにて精製し、目的とする5-フェニルー4、6-ジピリンを得た。

【0047】(合成例2)5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンの合成。

ベンズアルデヒドの代わりに4-シアノベンズアルデヒドを用いる他は、合成例1と同様の手法により、目的の5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを得た。

【0048】(合成例3)2、3、7、8ーテトラメチルー5ーフェニルー4、6ージピリンの合成。

ピロールの代わりに3、4ージメチルピロールを用いる 他は合成例1と同様の手法により、目的の2、3、7、 8ーテトラメチルー5ーフェニルー4、6ージピリンを 得た。

【0049】(合成例4)2、3、7、8ーテトラメチルー5ーpーシアノフェニルー4、6ージピリンの合成。

ピロールの代わりに3、4ージメチルピロールを用いる 他は合成例2と同様の手法により、目的の2、3、7、 8ーテトラメチルー5ーpーシアノフェニルー4、6ー ジピリンを得た。

【0050】(合成例5)化学式 [化3]で表される化合物(トリ(5-フェニル-4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンのトルエン溶液に塩化 アルミニウムを加え、8時間還流した。反応液を濃縮 後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによ り精製し、目的の化学式 [化3] で表される化合物を得 た。

【0051】(合成例6)化学式[化4]で表される化合物(トリ(5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の化学式[化4]で表される化合物を得た。

【0052】(合成例7)化学式[化5]で表される化合物(トリ(2、3、7、8ーテトラメチルー5ーフェニルー4、6ージピリン)アルミニウム錯体)の合成。5ーフェニルー4、6ージピリンの代わりに、2、3、7、8ーテトラメチルー5ーフェニルー4、6ージピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の化学式[化5]で表される化合物を得た。

【0053】(合成例8)化学式[化6]で表される化合物(トリ(2、3、7、8ーテトラメチルー5ーpーシアノフェニルー4、6ージピリン)アルミニウム錯体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチルー5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法によ

り、目的の化学式 [化 6] で表される化合物を得た。 【0054】(合成例9)化学式 [化 7] で表される化 合物(ジ(5-フェニル-4、6-ジピリン) 亜鉛錯 体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンのメタノール溶液に酢酸亜鉛を加え、4時間還流した。反応液を濃縮後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製し、目的の化学式 [化7] で表される化合物を得た。

【0055】(合成例10)化学式[化8]で表される 化合物(ジ(5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリ ン)亜鉛錯体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成例9と同様の手法により、目的の化学式[化8]で表される化合物を得た。

【0056】(合成例11)化学式 [化9] で表される 化合物(ジ(2、3、7、8-テトラメチル-5-フェ ニル-4、6-ジピリン) 亜鉛錯体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチルー5-フェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成例9と同様の手法により、目的の化学式[化9]で表される化合物を得た。

【0057】(合成例12)化学式[化10]で表される化合物(ジ(2、3、7、8ーテトラメチルー5ーpーシアノフェニルー4、6ージピリン) 亜鉛錯体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、7、8-テトラメチルー5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の化学式[化10]で表される化合物を得た。

【0058】以下、本発明の化合物を発光層として用いた実施例を実施例1から実施例25、実施例31から実施例34に示す。また、本発明の化合物と正孔輸送材料との混合薄膜を発光層として用いた実施例を実施例26から実施例30に示す。また、本発明の化合物と電子輸送材料との混合薄膜を発光層として用いた実施例を、以下に記す実施例35から実施例39に、本発明の化合物を正孔輸送層として用いた実施例を以下に記す実施例40から実施例41に、電子輸送層として用いた実施例を以下に記す実施例42から実施例43に示す。

【0059】(実施例1)実施例1に用いた案子の断面 構造を図1に示す。以下に本発明の実施例1に用いる有 機薄膜EL案子の作製手順について説明する。案子は基 板1上に形成された陽極2/発光層4/陰極6により構 成されている。ガラス基板1上にITOをスパッタリン グによってシート抵抗が20Q/口になるように製膜 し、陽極2とした。その陽極2上に発光層4として、化 学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40n mの厚さに形成した。次に、発光層4上に、陰極6とし てマグネシウムー銀合金を真空蒸着法にて200nmの 厚さに形成して、有機E L素子を作製した。この素子に 直流電圧を5 V印加したところ、400 c d / m 2 の発 光が得られた。

【0060】(実施例2)発光材料として、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、370cd/m²の発光が得られた。

【0061】(実施例3)発光材料として、化学式 [化5]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、650cd/m²の発光が得られた。

【0062】(実施例4)発光材料として、化学式 [化6] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、540cd/m²の発光が得られた。

【0063】(実施例5)発光材料として、化学式[化7]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、350cd/m²の発光が得られた。

【0064】(実施例6)発光材料として、化学式 [化8] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、300cd/m²の発光が得られた。

【0065】(実施例7)発光材料として、化学式[化9]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、380cd/m²の発光が得られた。

【0066】(実施例8)発光材料として、化学式[化10]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、310cd/m²の発光が得られた。

【0067】(実施例9)実施例9に用いた案子の断面構造は図1に示されるように、基板1上に形成された陽極2/発光層4/陰極6により構成されている。以下に本発明における実施例9に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が200/□になるように製膜し、陽極2とした。その上に化学式[化7]で表される化合物のクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により40nmの層厚を有する発光層4を形成した。次に、発光層4の上に、陰極6としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法により200nmの厚さに形成して有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V

印加したところ、120cd/m²の発光が得られた。 【0068】(実施例10)化学式 [化7] で表される 化合物の代わりに化学式 [化9] で表される化合物を用 いる他は実施例9と同様にして有機EL素子を作製し た。この素子に直流電圧を5V印加したところ、130 cd/m²の発光が得られた。

【0069】 (実施例11) 実施例11に用いた素子の 断面構造を図2に示す。素子は基板1上に形成された陽 極2/正孔輸送層3/発光層4/電子輸送層5/陰極6 により構成されている。以下に本発明における実施例1 1に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明す る。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによって シート抵抗が200/口になるように製膜し、陽極2と した。その陽極2上に正孔輸送層3として、化学式「化 3] で表される、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビ ス (3-メチルフェニル) - [1, 1'-ピフェニル]-4, 4' -ジアミンを真空蒸着法にて50nmの厚さ に形成した。次に、正孔輸送層3上に発光層4として、 化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40 nmの厚さに形成した。次に、発光層4上に、電子輸送 層5として、化学式[化17]で表される、2-(4-ピフェニリル) -5- (4-t-プチルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾールを真空蒸着法にて20n mの厚さに形成した。次に、電子輸送層5上に、陰極6 として、マグネシウムー銀合金を真空蒸着法によって2 00 nmの厚さに形成して有機EL素子を作製した。こ の素子に直流電圧を10V印加したところ、2370c d/m^2 の発光が得られた。

【0070】(実施例12)発光材料として、化学式 [化4]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1860cd/m² の発光が得られた。

【0071】(実施例13)発光材料として、化学式 [化5] で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、2510cd/m² の発光が得られた。

【0072】(実施例14)発光材料として、化学式 [化6]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1970cd/m² の発光が得られた。

【0073】(実施例15)発光材料として、化学式 [化7]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1260cd/m² の発光が得られた。

【0074】 (実施例16) 発光材料として、化学式 [化8] で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機E L 案子を作製した。この案子に 直流電圧を10 V 印加したところ、1070 c d / m 2 の発光が得られた。

【0075】(実施例17)発光材料として、化学式 [化9]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL案子を作製した。この案子に 直流電圧を10V印加したところ、1380cd/m² の発光が得られた。

【0076】(実施例18)発光材料として、化学式 [化10]で表される化合物を用いる以外は実施例11 と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子 に直流電圧を10V印加したところ、1110cd/m ²の発光が得られた。

【0077】(実施例19)正孔輸送層3として、化学式 [化13] で表される、N,N 'ージフェニルーNーNーピス (1-+) (1 ーナフチル) ー1,1'ーピフェニル) ー4,4 'ージアミンを、電子輸送層5として、化学式 [化18] で表される化合物ピス $\{2-(4-t-)$ (4 ーナーブチルフェニル) ー1,3,4 ーオキサジアゾール $\}$ ーmーフェニレンを用いる以外は実施例11と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、2240cd/m²の発光が得られた。

【0078】(実施例20)正孔輸送層3として、化学式[化14]で表される化合物を、発光層4として、化学式[化4]で表される化合物を、電子輸送層5として、化学式[化21]で表される化合物を用いる以外は実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1680cd/m²の発光が得られた。

【0079】(実施例21)正孔輸送層3として、化学式[化15]で表される化合物を、発光層4として化学式[化5]で表される化合物を、電子輸送層5として、化学式[化22]で表される化合物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2520cd/m²の発光が得られた。

【0080】(実施例22) 実施例22に用いた素子の断面構造を図4に示す。素子は基板1上に形成された陽極2/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成されている。以下に本発明の実施例22に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Q/□になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に、発光層4として、化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40nmの厚さに形成した。次いで発光層4の上に、電子輸送層5として、化学式[化19]で表される化合物を真空蒸着法にて50nmの厚さに形成した。次に電子輸送層5の上に、陰極6として、マグネシウムー銀合金を200nmの厚さに形成してEL素

子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1090cd/m²の発光が得られた。

【0081】(実施例23)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は、実施例22と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、960cd/m²の発光が得られた。

【0082】(実施例24)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は、を用いる以外は実施例22と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1220cd/m²の発光が得られた。

【0083】(実施例25)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は、実施例22と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1020cd/m²の発光が得られた。

【0084】(実施例26)発光層4として、化学式 [化13]で表される、N,N'ージフェニルーN-Nーピス(1ーナフチル)ー1,1'ーピフェニル)ー4,4'ージアミンと、化学式 [化3]で表される化合物を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例22と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1290cd/m²の発光が得られた。

【0085】(実施例27)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1060cd/m²の発光が得られた。

【0086】(実施例28)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化5]で表される化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、1450cd/m²の発光が得られた。

【0087】(実施例29)発光層4に化学式[化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、1170cd/m²の発光が得られた。

【0088】(実施例30)実施例30に用いた素子の 断面構造を図4に示す。素子は基板1上に形成された陽 極2/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成され

ている。以下に本発明の実施例30に用いる有機薄膜E L素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上に ITOをスパッタリングによってシート抵抗が200/ □になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に 化学式 [化6] で表される化合物と、化学式 [化13] で表される、N, N'ージフェニルーNーNーピス (1 **ーナフチル)−1, 1'−ピフェニル)−4, 4'−ジ** アミンをモル比で1:10の割合で含有するクロロホル ム溶液を用いたスピンコート法により40nmの厚さの 発光層4を形成した。次に、発光層4上に、化学式[化 11]で表される化合物を真空蒸着法により50nmの 厚さの電子輸送層5を形成し、その電子輸送層5上に陰 極6としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法により2 00nmの厚さに形成して有機EL素子を作製した。こ の素子に直流電圧を10V印加したところ、730cd /m²の発光が得られた。

【0089】(実施例31)実施例31に用いた素子の 断面構造を図3に示す。素子は基板1上に形成された陽 極2/正孔輸送層3/発光層4/陰極6により構成され ている。以下に本発明の実施例31に用いる有機薄膜E L素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上に ITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Q/ □になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に 正孔輪送層3として、化学式[化13]で表される、 N, N 'ージフェニルーN-N-ピス (1ーナフチル) -1, 1'ーピフェニル) -4, 4 'ージアミンからな る膜を真空蒸着法にて50nmの厚さに形成した。次 に、正孔輸送層3上に、発光層4として、化学式「化 3]で表される化合物を真空蒸着した膜を40nmの厚 さに形成した。次に発光層4上に、陰極6としてマグネ シウムー銀合金の層を200nmの厚さに形成してEL 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加した ところ、1820 c d/m²の発光が得られた。

【0090】(実施例32)発光層4として、化学式 [化3]で表される化合物の代わりに、化学式 [化4] で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、1560cd/m²の発光 が得られた。

【0091】(実施例33)発光層4として、化学式 [化3]で表される化合物の代わりに、化学式 [化5] で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、2020cd/m²の発光 が得られた。

【0092】(実施例34)発光層4として、化学式 [化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1760cd/m²の発光 が得られた。

【0093】(実施例35)発光層4として、化学式 [化21]で表される化合物と、化学式 [化3]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2190cd/m²の発光が得られた。

【0094】(実施例36)発光層4として、化学式 [化21]で表される化合物と、化学式 [化4]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1960cd/m²の発光が得られた。

【0095】(実施例37)発光層4として、化学式 [化21]で表される化合物と、化学式 [化5]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2320cd/m²の発光が得られた。

【0096】(実施例38)発光層4として、化学式 [化21]で表される化合物と、化学式 [化6]で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2030cd/m²の発光が得られた。

【0097】 (実施例39) 正孔輸送層3として、化学式 [化12] で表される、N, N'ージフェニルーN, N'ービス (3ーメチルフェニル)ー [1, 1'ーピフェニル]ー4, 4'ージアミンを、発光層4として、化学式 [化23] で表される化合物と、化学式 [化6] で表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着して作製した膜を用いる以外は、実施例31と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2080cd/m²の発光が得られた。

【0098】(実施例40)正孔輸送層3に含まれる正 孔輸送材料として、化学式 [化3] で表される化合物 を、発光層4として、化学式 [化23] で表される化合 物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機 EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加 したところ、240cd/m²の発光が得られた。

【0099】(実施例41)正孔輸送層3に含まれる正 孔輸送材料として、化学式 [化5] で表される化合物を 用いる以外は、実施例40と同様の操作を行い有機EL 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加した ところ、270cd/m²の発光が得られた。 【0100】(実施例42)電子輸送層5として、化学式[化3]で表される化合物を用い、発光層4として化学式[化21]で表される化合物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、760cd/m²の発光が得られた。

【0101】 (実施例43) 電子輸送層5として、化学式[化4] で表される化合物を用いる以外は、実施例42と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、890cd/m²の発光が得られた。

[0102]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明化合物を有機EL素子の構成材料とすることにより、従来に比べて

高輝度な発光が得られ、本発明の効果は大である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の素子の断面図である。
- 【図2】本発明の素子の断面図である。
- 【図3】本発明の素子の断面図である。
- 【図4】本発明の素子の断面図である。

【符号の説明】

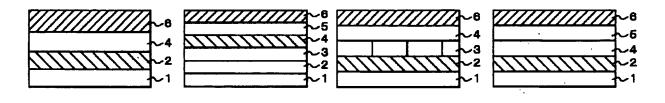
- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極

【図1】

図2]

【図3】

【図4】



フロントページの続き

(72) 発明者 森岡 由紀子

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72) 発明者 小田 教

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 CB01 CB03 DA00 DA01 DB03 EB00 FA01